

# United States Patent and Trademark Office

UNITED STATES DEPARTMENT OF COM United States Patent and Trademark Office Address: COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE		FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.		
08/973,424	08/11/2003		Nobuaki Iehisa	392.1530	7835		
7:	590	06/02/2005		EXAM	INER		
Staas & Halse 700 Eleventh S	•	,	NGUYEN,	NGUYEN, PHILLIP			
Washington, D			ART UNIT	PAPER NUMBER			
			2828				
				DATE MAIL ED: 06/02/2005			

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

	Application No.	Applicant(s)					
	08/973,424	IEHISA ET AL.					
Office Action Summary	Examiner	Art Unit					
	Phillip Nguyen	2828	(QM)				
The MAILING DATE of this communication app		L	dress				
Period for Reply							
A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.  - Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.13 after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.  - If the period for reply specified above is less than thirty (30) days, a reply - If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period w - Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, Any reply received by the Office later than three months after the mailing earned patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(b).	36(a). In no event, however, may a reply be ting within the statutory minimum of thirty (30) day will apply and will expire SIX (6) MONTHS from cause the application to become ABANDONE	nely filed s will be considered timely the mailing date of this of D (35 U.S.C. § 133).					
Status			•				
1) Responsive to communication(s) filed on	•						
	action is non-final.						
3) Since this application is in condition for allowar	nce except for formal matters, pro	secution as to the	merits is				
closed in accordance with the practice under E	x parte Quayle, 1935 C.D. 11, 4	53 O.G. 213.					
Disposition of Claims							
4)⊠ Claim(s) <u>1-10</u> is/are pending in the application.							
4a) Of the above claim(s) is/are withdraw			٠.				
5) Claim(s) is/are allowed.							
6)⊠ Claim(s) <u>1-10</u> is/are rejected.			•				
7) Claim(s) is/are objected to.							
8) Claim(s) are subject to restriction and/or	r election requirement.						
Application Papers							
9) The specification is objected to by the Examine	r						
10) The drawing(s) filed on is/are: a) acce		Examiner					
Applicant may not request that any objection to the	•		•				
	Replacement drawing sheet(s) including the correction is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(d).						
11) The oath or declaration is objected to by the Examiner. Note the attached Office Action or form PTO-152.							
Priority under 35 U.S.C. § 119	•						
12) Acknowledgment is made of a claim for foreign	priority under 35 U.S.C. § 119(a	)-(d) or (f).					
a) ☐ All b) ☐ Some * c) ☐ None of:							
1. Certified copies of the priority documents have been received.							
2. Certified copies of the priority documents have been received in Application No							
3. Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this National Stage							
application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).							
* See the attached detailed Office action for a list	of the certified copies not receive	ed.					
Attachment(s)	,						
1) Notice of References Cited (PTO-892)	4) Interview Summary						
<ul> <li>2) Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948)</li> <li>3) Information Disclosure Statement(s) (PTO-1449 or PTO/SB/08)</li> </ul>	Paper No(s)/Mail Do		L152)				
Paper No(s)/Mail Date <u>8/11/03</u> .	6) Other:	atom application (FTC	, 104)				

Application/Control Number: 08/973,424

Art Unit: 2828

# **DETAILED ACTION**

## **Drawings**

1. The drawing set of this application is missing. Applicant is required to submit a drawing set. For examination purposes, the drawings in PCT is temporarily using in this Office Action.

# Claim Rejections - 35 USC § 112

2. The following is a quotation of the second paragraph of 35 U.S.C. 112:

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

Claims 1-10 are rejected under 35 U.S.C. 112, second paragraph, as being indefinite for failing to particularly point out and distinctly claim the subject matter which applicant regards as the invention.

Claims 1, 4, and 7 recite "a bending mirror" which is incorrect and should be rewritten such as --a spherical mirror-- or "a convex mirror-- since the mirror has a curved surface and a flat surface which are not bending or "bent".

Claims 3, 6 and 9 recite "said second section" which is lack of antecedence basis.

Application/Control Number: 08/973,424

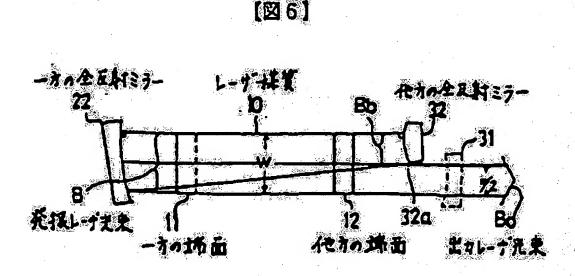
Art Unit: 2828

# Claim Rejections - 35 USC § 102

3. The following is a quotation of the appropriate paragraphs of 35 U.S.C. 102 that form the basis for the rejections under this section made in this Office action:

A person shall be entitled to a patent unless -

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States.



Claims 1-9 are rejected under 35 U.S.C. 102(b) as being clearly anticipated by Iwasaki et al. (JP Publication Number 04-259275).

With respect to claims 1, 4, and 7, Iwasaki discloses in Fig. 6 (above) a solid-state laser device comprising a slab type laser medium 10 for generating a laser beam by laser pumping; and an optical resonator for resonating the laser beam generated by said slab type laser medium, said optical resonator having "a bending mirror" 22 disposed close to one end face of said slab

Art Unit: 2828

type laser medium in a longitudinal direction thereof, and partial and total reflection mirrors 31 and 32 obliquely disposed adjacent to each other and close to the end face of said slab type laser medium, said "bending mirror", said partial reflection mirror and said total refection mirror being arranged so that an optical path is obliquely formed between said partial and total reflection mirrors via said "bending mirror" with a longitudinal axis of said slab type laser medium situated therebetween, in a first section along an extending direction of a pair of opposite sides 11 and 12 of a rectangular section perpendicular to said longitudinal axis and said optical path formed in said optical resonator occupies at least 50% part of said slab type laser medium, to let laser beam out of said optical resonator through said partial reflection mirror (see abstract).

With respect to claims 2-3, 5-6, and 8-9, Iwasaki discloses in Fig. 8 said laser beam repeatedly undergoes total reflections in said laser medium, and the optical path zigzags in a second section perpendicular to the first section and both end faces of the laser medium are inclined at an angle approximately satisfying Brewster's condition in "said second section".

# Claim Rejections - 35 USC § 103

- 4. The following is a quotation of 35 U.S.C. 103(a) which forms the basis for all obviousness rejections set forth in this Office action:
  - (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.

Application/Control Number: 08/973,424

Art Unit: 2828

Claim 10 is rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Iwasaki et al. (JP Publication Number 04-259275) in view of Baumert et al. ('631). Iwasaki discloses the claimed invention except for the gain medium being made of Nd:YAG. Baumert discloses an intracavity laser apparatus in Fig. 1 and 4 includes at least a "bending mirror" and a laser gain medium made of Nd:YAG except for the total and partial mirrors formed as disclosed in the claim 1. For the improvement of the laser device, it would have been obvious to the one having ordinary skill in the art at the time the invention was made to provide the laser medium being made of Nd:YAG because it is well known in the art to use such material for gain medium in the intracavity apparatus.

# Citation of Pertinent References

5. The prior art made of record and not relied upon is considered pertinent to applicant's disclosure.

The patent to Baumert et al. discloses Wide Tolerance Modulated Blue Laser Source, U.S. Patent No. 4791631

The Patent Application Publication to IWASAKI et al. discloses Slab Type Solid State Laser Device, Japan Pub No. 04-259275

# Communication Information

6. Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to Phillip Nguyen whose telephone number is 571-272-1947. The examiner can normally be reached on 9:00 AM - 6:00 PM.

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's supervisor, MINSUN HARVEY, can be reached on 571-272-1835. The fax phone number for the organization where this application or proceeding is assigned is 703-872-9306.

Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see http://pair-direct.uspto.gov. Should you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free).

pn

AU 2828

MINSUN CH HARVEY PRIMARY EXAMINER

FORM PTO-14	449	U.S. DE	PARTMENT	T OF COMMERCE	ATTORNEY DO	CKET NO.	7	APPLICATI	ION NO.
PA		PATEN	T AND TRAI	DEMARK OFFICE	392.1530	,	] /	08/973	3,424
• •					FIRST NAMED	INVENTOR	<del></del>		<del></del> -
LIST OF	REF	ERENCES CI	APPLICANI	Nobuaki 1	IEHISA, e	t al.			
	•			-	FILING DATE			GROUP AF	
•	(Us	se several sheets i	if necessar	<i>y</i> )	December 8, 1997 2828				18
					1				
- <u> </u>			U.S. P/	ATENT DOCUME	NTS	<del></del>	<del></del>	<del></del> 1	010
*EXAMINER	T	DOCUMENT		NAME	-	CLASS		UB- ASS	FILING DATE
INITIAL	1	NO.	DATE	NAME	·	CLAGO	'	A30	<i>U</i> A,_
	AA							•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AB					+		$\longrightarrow$	-
				<u> </u>					
	AC		<i>i</i> '		·			.	
	AD					$\pm$			·
:	AE		<del></del>			+	#		
		·	<u></u> '					$\longrightarrow$	<b></b>
	AF		1						
· ·	٠		<del></del>						
	<u> </u>		FOREIGN	PATENT DOCUM	MENTS			· · ·	
		DOCUMENT NO.	DATE	COUNTR	, v	CLASS	SUB- CLASS		ANSLATION
					.1	05.00			
PN	AG .	JP 06-268289	9/22/94	Japan				Abs	st
1	AH	JP 07-099358	4/11/95	Japan		· _		Abs	st
1	Al	JP 04-259275	9/14/92	Japan			·	Abs	st
	AJ								
	AK	,							
	AL		· ·						
<del></del>		<u></u>	<u></u>	<u>.</u>	<del></del>	<u> </u>			<del></del>
OTHER REF		CES (Including A	uthor, Title	, Date, Pertinent P	'ages, Etc.)	<u>/</u>			
	AM								
	AN								
	MY								
EXAMINER	<b>7</b>	<i>///</i>		The state of the s	CONSIDER		7		
l /	/ 1£				5/25	125	_	•	
	1/_		and the second s						
*EXAMINE	R. Initi:	al if reference consid	lered, wheth	er or not citation is in	conformance	e with MPE	P 609; C	)raw line	e through .
citation if not	in confr	rmance and not cor	sidered Inc	clude copy of this form	n with next o	ommunicati	ion to ap	plicant.	-

# Notice of References Cited Application/Control No. 08/973,424 Examiner Phillip Nguyen Applicant(s)/Patent Under Reexamination IEHISA ET AL. Art Unit Page 1 of 1 U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
	Α	US-4,791,631	12-1988	Baumert et al.	372/22
	В	US-		·	
	С	US-			
	D	US-			
	Е	US-			
	F	US-			
	G	US-		·	
	H	US-			
	1	US-			
	J	US-			
	К	US-			- 18
	L	US-			
	М	US-			

## **FOREIGN PATENT DOCUMENTS**

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
	N	JP 04-259275	09-1992	Japan		
	0					
	P					
	Q					
	R			,		
	s					
	T					

# **NON-PATENT DOCUMENTS**

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
	υ	
	v	
	w	
	х	

\*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.



(11)Publication number:

04-259275

(43)Date of publication of application: 14.09.1992

(51)Int.Cl.

H01S 3/08 H01S 3/081

(21)Application number: 03-020228

14.02.1991

(71)Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD

(72)Inventor: IWASAKI SHINJI

SHINDO YOSHIHIKO KASAI TAKESHI

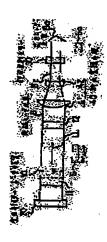
## (54) SLAB TYPE SOLID STATE LASER DEVICE

## (57) Abstract:

(22) Date of filing:

PURPOSE: To extract an output laser flux having a small sectional ratio of vertical and lateral sides which may be focused to a small spot by extracting an oscillation laser beam flux having a rectangular sectional view after converting such beam flux into that having a small sectional ratio by providing a sectional-view converting means within a laser resonant system.

CONSTITUTION: A laser resonant system is composed of a laser medium 10, a total reflection mirror and a partial reflection mirror 30. A pair of a cylindrical convex lens 41 and a cylindrical concave lens 42 are comprised as a sectional-view converting means 40 in this laser resonant system with an interval between the focal distances f1, f2 of these lenses. The oscillation laser beam flux B passing the laser medium 10 is converted to a laser beam flux Bc reducing the width w of the sectional shape S while keeping the parallelism and an output laser beam flux Bo having a small sectional ratio is extracted from the partial reflection mirror 30. Thereby, an output laser beam flux of the sectional shape having small sectional ratio can be extracted from a slab type solid state laser device so that the light beam can be condensed to a high intensity small spot.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-259275

(43)公開日 平成4年(1992)9月14日

(51) Int,Cl.\*

膜別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H01S 3/08

3/081

7630 — 4M

7630 -4M

H01S 3/08

7

審査請求 未請求 請求項の数7(全 7 頁)

(21)出賦番号

特顧平3-20228

(22)出駅日

na kabajan jaba

平成3年(1991)2月14日

(71)出頭人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72)発明者 岩崎 慎可

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(72)発明者 新藤 養彦

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(72)発明者 葛西 赵

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

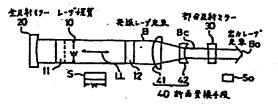
宫士司根株式会社内

(74)代理人 弁理士 山口 巖

## (54)【発明の名称】 スラブ形固体レーザ装置

## (57) 【要約】

【構成】レーザ共振系内に断面変換手段を組み込んで矩形断面の発掘レーザ光束を小断面比の光束に変換した上で取り出し、あるいはレーザ共振系内に中間反射手段を組み込み、または不安定共振系を構成して小断面比の断面形状で発掘させたレーザ光束を取り出す。



10

20

## 【特許請求の範囲】

the election of the property and

【請求項1】 偏平な矩形断面をもつスラブ形の固体レー ザ媒質とこれを抉む全反射ミラーおよび部分反射ミラー とを含むレーザ共扱系内に発掘レーザ光束の平行性を保 全する条件でレーザ媒質を通過する発掘レーザ光束の矩 形断面形状の断面比を線小させる光学的な断面変換手段 を組み込み、部分反射ミラーを通してレーザ媒質の矩形 断面形状よりも断面比の小な断面形状の出力レーザ光束 を取り出すようにしたことを特徴とするスラブ形固体レ 一样些景。

【請求項2】請求項1に記載の装置において、光学的な 断面交換手段が焦点を共有するように配設された凸およ び凹なシリンドリカルレンズからなることを特徴とする スラブ形固体レーザ装置。

【請求項3】請求項1に記載の装置において、光学的な 断面変換手段としてプリズムを用いることを特徴とする スラブ形団体レーザ装置。

【鎖求項4】 個平な矩形断面をもつスラブ形の固体レー ザ媒質とこれを挟む全反射ミラーおよび部分反射ミラー とを含むレーザ共協系内にレーザ媒質の矩形断面形状よ りも断面比の小な断面形状の発振レーザ光束を反射して レーザ媒質内にその矩形断面の個平方向に順次ずらせた 位置を通過させる中間反射手段を配設し、部分反射ミラ ーを通してレーザ媒質の矩形断面形状よりも断面比の小 な断面形状をもつ出力レーザ光束を取り出すようにした ことを特徴とするスラブ形固体レーザ装置。

【請求項5】請求項4に記載の装置において、中間反射 手段がレーザ光束を全反射する直角プリズムであること を特徴とするスラブ形固体レーザ装置。

【請求項6】請求項4に記載の装置において、中間反射 30 手段が複数の全反射ミラーであることを特徴とするスラ プ形団体レーザ装置。

【請求項7】偏平な矩形断面をもつスラブ形の固体レー ザ媒質の一方の韓面側に凹な一方の全反射ミラーを、他 方の端面側にレーザ媒質の矩形断面形状より断面比が小 さな断面形状の発掘レーザ光束を反射する凸でかつシリ ンドリカルな他方の全反射ミラーをそれぞれ配数し、一 方の全反射ミラーによって反射された発振レーザ光束の 一部をレーザ媒質の他方の増面側からレーザ媒質の矩形 断面の形状より断面比の小な断面形状の出力レーザ光束 として取り出すようにしたことを特徴とするスラブ形図 体レーザ袋屋。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は個平な矩形断面をもつス ラブ形の固体レーザ媒質を用い大出力レーザ発振に適す るスラブ形団体レーザ芸能に関する。

## [0 0 0 2 1

【従来の技術】上述の偏平な矩形断面をもつスラブ形レ

レーザ媒質の冷却が容易なのでオプティカルダメージの 発生が少なく、レーザ媒質内でレーザ光を1対の板面間 に全反射させながら進行させるので熱レンズ効果が少な い利点があり、とくに大出力レーザ発振に適している。 よく知られていることではあるが、以下かかるスラブ形 固体レーザ装置の構成の概要を図8を参照して簡単に説 明する。

【0003】図8には同図(a) に装置の上面が、同図 (b) に側面がそれぞれ示されている。 スラブ形のレーザ 媒質10は同図(a) のように広い幅と同図(b) のように薄 い厚みをもつ傷平な矩形断面を育し、その1対の機面11 と12は斜面に形成されている。図8(b) に示すように光 源 1 からの励起光ELはその広い 1 対の板面13と14に与え られ、これにより発生するレーザ光しはこれらの板面13 と14によって全反射されながらレーザ媒質10内をジグザ グ状に進行する。 通例のように端面11と12にそれぞれ対 向して全反射ミラー20と部分反射ミラー30とが配設され てレーザ準質10とともにレーザ共振系を構成し、この基 内で発掘されるレーザ光LLの光束Bは部分反射ミラー30 関から出力レーザ光京Boとして取り出される。 なお、レ ーザ媒貫10と光麗1は図示しない密閉容器内に収納さ れ、その内部に満たされた冷却媒体を通波させることに よりレーザ媒質10を主に板面13と14から強力に冷却す る。その1対の側面15と16にはふつう熱絶縁が施され

【0004】かかるスラブ形固体レーザ装置でもレーザ 媒質10中の温度分布による熱レンズ効果が発生するが、 レーザ光LLがレーザ媒質10内をジグザグ状に進行するた めにこの効果が平均化されて発振レーザ光束Bの収束性 が良好になり、高い発扱効率が得られる。また、レーザ 媒質10を強力に冷却した条件では、その長さをし、幅を w、厚みを t とすると最大許容入力が L (v/t) に比例す るので、レーザ媒質10の断面比v/t を大、すなわち個平 な断面形状とすることにより励起光虹の入力を増して大 レーザ出力を取り出すことができる。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】上述のようにスラブ形 固体レーザ装置は大レーザ出力が高発振効率で得られる 特長があるが、図8(b) に示すようにその出力レーザ光 東Boの断面Soがスラブ形のレーザ媒質10と同じ偏平な矩 形形状でその断面比が2~5程度なので、これを例えば レーザ加工に応用する際に出力レーザ光束80をレンズ等 によりできるだけ高いレーザ光強度のスポットに集光し ようとすると、スポット形状が円形にならないため大レ ーザ出力のわりには集光強度が高まらない問題がある。 【0006】このため、シリンドリカルなレンズやミラ

一等の光学的手段により出力レーザ光束Boの断面Soの幅 wを縮小してその断面形状を正方形にした上で集光する ことも可能であるが、一般にレーザ光束の断面の幅wと ーザ媒質を用いる固体レーザ装置は、ロッド形に比べて SO ピーム拡がり角 $oldsymbol{ heta}$ との間にはそれらの積 $oldsymbol{w}$  $oldsymbol{ heta}$ が保存され る傾向があるので、ピーム拡がり角のが元の矩形断面の 光束で数mrad 程度と良好であっても変換後の正方断面 の光束では10mrad を越えてしまってレンズによる集光 効率があまり上がらなくなり、集光強度を思うように高 めるのは困難である。

【0007】本発明の目的はかかる問題点を解消して、スラブ形固体レーザ袋間の大レーザ出力でかつ高兇級効率である本来の利点を保存しながら、レーザ加工等に際して高強度の小スポットに集光できるようスラブ形固体レーザ袋置から断面比が小な断面形状で出力レーザ光束を取り出すことにある。

## [0008]

Marian Marian S

i gray ne in A

Fire post of Vil

and the second representation of the second

1.444

al contract to the special contract of the special contract of the special contract of the special contract of

【課題を解決するための手段】この目的は本件の第1発明によれば、偏平矩形断面の固体レーザ媒質と全反射ミラーと部分反射ミラーとを含むレーザ共扱系内に、発扱レーザ光東の平行性を保全しつつレーザ媒質を通過する発援レーザ光東の矩形断面形状の断面比を縮小させる光学的な断面変換手段を組み込み、第2発明によれば、レーザ共設系内にレーザ媒質の矩形断面形状より小断面比の断面形状の発掘レーザ光束を反射してレーザ媒質内にその矩形断面の偏平な幅方向に順次にずらせた位置を通過させる中間反射手段を配数した上で、いずれの発明においても部分反射ミラーを通してレーザ媒質の矩形が取り出すことにより適成される。

【0009】なお、上記の第1発明では光学的な断面変換手段として互いに無点を共有するように配設された凸および凹なシリンドリカルレンズの対や複数側のプリズムを用いるのが有利であり、また第2発明では中間反射手段として発振レーザ光束を全反射する直角プリズムや全反射ミラー対を用いるのが有利である。

【0010】また、本件の第3免明では、個平矩形断面の固体レーザ媒質の一方の嬉面側に凹な一方の全反射ミラーを、他方の端面側にレーザ媒質の矩形断面形状より小な断面比の断面形状の発展レーザ光束を反射する凸でかつシリンドリカルな他方の全反射ミラーをそれぞれ配設して不安定共振系を構成し、一方の全反射ミラーによって反射された発展レーザ光束の一部をレーザ媒質の他方の嫡面側からレーザ媒質の短形断面形状より断面比の小な断面形状の出力レーザ光束として取り出すことによって前述の目的が遠成される。

【0011】なお、この第3発明では出力レーザ光京をレーザ煤質の他方の領面関から直接に取り出すのが通常であるが、場合によっては部分反射ミラーを介して取り出すようにしてもよい。また、他方の全反射ミラーのサイズを小さく設定することにより2個の出力レーザ光束を同時に取り出すことが可能である。

【0012】以上の第1から第3までのいずれの発明に おいても、新面比とはレーザ光京の断面形状の幅wと厚 み1の比 \*/! を登味するものとする。

#### [0013]

【作用】前述のように出力レーザ光束の矩形断面形状の断面比を光学的手段により縮小したのではピーム拡がり角が拡大して高強度スポットに集光する上で不利になるので、第1 発明ではレーザ共振系内で断面比が大な発展レーザ光束を断面比が小な光束に変換し、第2 および第3 発明では断面比が小な断面形状のレーザ光束の形でレーザ共振系内で発展させて、それぞれ出力レーザ光束として取り出すことにより、いずれの発明でも断面比が小な出力レーザ光束をピーム拡がり角が小な言言の状態で取り出して、直ちにレンズ等により従来よりレーザ光強度がずっと高いスポットに集光できるようにしたものである。

## [0014]

【実施例】以下、図を参照しながら本発明の実施例を説明する。図1と図2が第1発明、図3~図5が第2発明、図6と図7が第3発明の実施例の構成をいずれも上面図によってそれぞれ示すもので、前に説明した図8と同じ部分に同じ符号が付されており、いずれの実施例でも図8(b)に示すようにレーザ光にがスラブ形レーザ端質10内ではジグザグ状に進行し、このレーザ端質10の増面11と12は斜面に形成されているものとする。

【0015】図1に示す第1発明の第1実施例では、レーザ媒質10と全反射ミラー20と部分反射ミラー30からなるレーザ共振系に断面変換手段40として凸なシリンドリカルレンズ41と凹なシリンドリカルレンズ42の対を、両者の魚点距離を「1と「2として魚点を共存するように「1ー「2の相互問距離を隔てて組み込むことにより、レーザ媒質10を通る発振レーザ光京Bを平行性を保全したまま断面形状Sの幅wを縮小した変換レーザ光京Bに変換し、部分反射ミラー30から図では断面形状Soで示すように断面比が小な出力レーザ光京Boとして取り出す。

【0016】この第1発明では、レーザ媒質10を通る発 設レーザ光東Bが全反射ミラー20にはそのまま当たる が、部分反射ミラー30には変換レーザ光東Bに変換され た後に当たる点が図8と異なるだけで、レーザ光LLが阿 ミラー20と30間のレーザ共振系内で発振される点はなん ら変わらず、このこの発振状態にある関りレーザ共振系 内の変換レーザ光東Bにはもちろん小さなピーム拡がり角 をもつので、これを部分反射ミラーを介して取り出した 出力レーザ光東Boも変換レーザ光東Boそのままの小さな ピーム拡がり角を有する。

【0017】またこの図1の第1実施例では、発展レーザ光東Bの断面形状Sの幅wの断面変換手段40による総小率は容易にわかるようにその1対のシリンドリカルレンズ41と42の焦点距離の比12/11により間単に設定できる。しかし、この実施例では両レンズ41と42が凸および凹な曲面をもつので光学的な収差が必ずあり、これにより出力レーザ光束Bの上述のビーム拡がり角が低下するおそれはないが、収差が比較的大きい場合や断面交換手

30

10

30

WAY MINES

A Marian Car

commence of the second and all the second

. . . .

47.67

istorialistikkapietymiss

段40の光軸合わせに誤差がある場合に発掘効率が若干低 下することがあり得る。

【0018】図2に示す第1発明の第2実施例では、断面変換手段40を例えば図示のように2個のプリズム43と44を組み合わせて構成することにより上述の曲面収差が発生しないようにする。各プリズム43と44によるレーザ光京の幅の縮小率は主にその頂角により設定され、ふつうは2個のプリズムを組み合わせることにより元分な縮小率が得られる。レーザ媒質10と部分反射ミラー30の光軸合わせ等はプリズムの配置角度により敬調整される。プリズムの屈折面は精密に平面仕上げができるので、この実施例では光学的な収差によるレーザ光LLの損失は発生せず、レーザ発級効率が第1実施例よりも向上する。

【0019】この第2実施例においても、発掘レーザ光 取Bは断面変換手段40により平行性を保ったまま変換レ ーザ光束Bcに変換され、小さなピーム拡がり角の出力レ ーザ光束Boとして取り出される。

【0020】図3に第2発明の第1実施例を示す。第2 発明ではレーザ共振系内に中間反射手段を組み込んでレーザ光にをレーザ媒質10より小さな断面の光束で発振させるが、この第1実施例では中間反射手段51として直角プリズムを用い、発振レーザ光束Bの幅をレーザ媒質10の幅wの半分にする。このため、図示のようにレーザ媒質10の増面11に対向して反射レーザ光束Bを全反射する直角プリズム51を配置し、もう一方の増面12に対向して第1発明の場合より幅が狭い発振レーザ光束Bを受ける全反射ミラー21と部分反射ミラー31とを配置してレーザ媒質10とともにレーザ共振系を構成させる。

【0021】容易にわかるように、金反射ミラー21で反射された発展レーザ光束Bはレーザ煤質10の図の上半分を通った後に直角プリズム51により反射されてレーザ煤質10の下半分を経由して部分反射ミラー22に入射し、それにより反射された後は逆の経路を通って全反射ミラー21に帰る。従って、発展レーザ光束Bがレーザ共振系のこれら両ミラー21と22間で発振され、それと同じ小さなピーム拡がり角の出力レーザ光束Boを部分反射ミラー22からこの第1実施例ではレーザ煤質10の半分の幅▼/2をもつ断面形状で取り出すことができる。

【0022】なお、この第1実施例では全反射ミラー21の下側の増21aを図のように鋭角に形成するのが、レーザ鮮質10がもつ幅w全体を利用して発振レーザ光束Bを発掘させる上で望ましい。

【0023】図4の第2発明の第2実施例では、中間反射手段52として1対の全反射ミラーを用いる。この実施例ではレーザ媒質10の左右の増面11と12にそれぞれ対向してレーザ共扱系を排成する全反射ミラー21と部分反射ミラー22とをまず図のように段違いに配置し、中間反射手段用の小さな2個の全反射ミラー52をレーザ媒質10の増面11と12側とに扱り分け、かつ全反射ミラー21と部分反射ミラー22とレーザ媒質10を介してそれぞれ対向する

位置に図示のように値かに内側に向けて傾けた姿勢で配置する。

【0024】この第2 実施例でもレーザ共扱系内の発扱レーザ光東 B はレーザ媒質10の半分の幅をもち、図示のようにこの発振レーザ光東 B は全反射ミラー21 で反射された後にレーザ媒質10の下半分を通って中間反射手段用の右側の小ミラー52に至り、これにより斜め方向に反射されてレーザ媒質10の中央部付近を斜めに通った後に左側の小ミラー52に至り、さらにこれにより反射されてレーザ媒質10の上半分を通過した後に部分反射ミラー31に達する経路。およびその逆経路を辿ってレーザ共振系内で発掘される。出力レーザ光東 B と同じ極の断面形状で取り出される。

【0025】この第2実施例における中間反射手段用の小ミラー52は平面でよいが、全反射ミラー21等と同様に僅かな凹面に形成するのが有利である。また、その均52aに鋭角を付けるのがレーザ媒質10の幅全体を有効利用する上で選ましい。

0 【0026】図5に示す第3実施例は中間反射手段52に 2対の小さな全反射ミラーを用いるもので、図から容易 にわかるように発援レーザ光東Bはレーザ媒質10の3分 の1の幅の断面形状で発振され、出力レーザ光束Boがこれと同じ断面形状で発振され、出力レーザ光束Boがこれと同じ断面形状で部分反射ミラー31から取り出される。

【0027】以上からわかるように、この第3 発明では 発援レーザ光東 B を中間反射手段51や52により反射させ てレーザ域質10内にその矩形断面の傷平方向に順次ずら せた位置を通過させることにより、レーザ域質10の矩形 断面形状より断面比の小さな断面形状で発掘させて正確 は、中間反射手段として取り出すことができる。より正確 は、中間反射手段として例えば n 個の全反射用の直角プ リズムや n 対の全反射ミラーを用いることにより、発振 レーザ光 B をレーザ域質10内を中間反射手段がプリズム の場合は n + 1回。ミラーの場合は2n + 1回それぞれ通 過させてレーザ域質10の n + 1分の1の幅で発振させて 出力レーザ光東Boとして取り出すことができる。この出 カレーザ光東Boはもちろんレーザ発振系内の発振レーザ 光東 B と同じ狭いビーム拡がり角を有する。

40 【0028】図6に第3 発明の第1 実施例を示す。この第3 発明ではレーザ共扱系が不安定共扱系に構成される。このため、図のようにレーザは質10の一方の増図11 個には凹な一方の全反射ミラー22を、他方の増面12個にはレーザは質10の矩形断面より断面比の小さな断面形状の発扱レーザ光東 B を反射する凸でかつシリンドリカルな他方の全反射ミラー32をそれぞれ配設して、レーザは質10 および 2 個の全反射ミラー22と32によりこの不安定共扱系を構成する。また、この不安定共扱条件を确たすよう図6の実施例では一方の全反射ミラー22の曲率半径80 81/82=2の関

係を満たすように設定され、かつ両ミラー22と32とが(R 1-R2)/2 の相互間隔を隔てて配置される。もちろん、これに限らず両全反射ミラー22と32の曲率半径と相互間隔には不安定共最条件を満たすように種々な設定が可能である。

nervició de la desperiencia de la composição de la compos

Congression Control

enter kanadan yan

فيبرونه ومدائر مهالهم ومعصوباته فالمعاد

mengang megandipetan Lagang

ومراداته أواز محمدوم وحمدان والمحقود فالموروقين وأحم

【0029】この不安定共扱系内で発振される発扱レーザ光京Bは図のように一方の全反射ミラー22により反射される光東であって、その一部、図の例では半分に相当する部分光京Bか他方の全反射ミラー32に与えられて、それにより全反射ミラー22の全面に向けて反射され、一方の全反射ミラーにより反射される発振レーザ光東Bの残余の部分。この例では半分がレーザば質10の他方の増面12側から出力レーザ光東Boとして取り出される。従って、この第1実施例ではレーザ総質10の半分の幅▼/2の断面形状で出力レーザ光東Boが取り出されるが、他方の全反射ミラー32の大きさの選択ないしはその配置で位置の位置をにより発振レーザ光東B内の任意の部分を出力レーザ光東Boとして取り出すことができる。

【0030】なお、この図6の実施例では、発掘レーザ 光束B内の図では上縁のレーザ光が一方の全反射ミラー 22の曲面および他方の全反射ミラー32の曲面のいずれに も図のように直角方向に当たるように、これらの全反射 ミラー22と32を値かに傾けた姿勢で配置するのが望まし い。また、第3発明でも他方の全反射ミラー32の下側の 嫡32を鋭角に形成するのが望ましい。さらには、出力レ ーザ光京Boの取り出し経路内に図で破線で示した部分反 針31を投けてもよい。

【0031】図7に示す第3発明の第2実施例では、出カレーザ光束86が2個所から同時に取り出される。このため、レーザ媒質10の一方の増面11に対向して一方の全反射ミラー22が配置されるのは図6と同じであるが、他方の増面12に対向する他方の全反射ミラー32の方には前よりやや小な。この例ではレーザ媒質10の個の半分のものを用いてこれを増面12の中央部に対向するように配置する。両全反射ミラー22と32の曲率半径は相互間隔は前実施例と同様に不安定共振条件を満たすように適宜に設定される。また、この実施例では両全反射ミラー22と32はレーザ媒質10の中央を通るレーザ光にが図示のようにそれらの曲面に直角に当たるように配置姿勢が微調整される。

【0032】上のように一方および他方の全反射ミラー22および32が配置された場合、発掘レーザ光東Bはレーザ煤質10の上半分と下半分に対して対称的に発展される。例えば、上半分の発展レーザ光東Bは一方の全反射ミラー22の上半分により反射されてその一部が他方の全反射ミラー32の上半分に与えられて、それにより一方の全反射ミラー22の上半分の全体に向けて反射され、上半分の発振レーザ光東Bの投入部が上側の出力レーザ光東Bと下側の出力レーザ光東Boと下側の出力レーザ光東Boと下側の出力レーザ光東Boと下側の出力レーザ光東Boについても同様である。

【0033】従って、この第2実施例では上側と下傾の出力レーザ光京Boは同じ断面形状で取り出され、他方の全反射ミラー32の大きさがレーザ煤質10の幅の半分であるとするとレーザ煤質10の4分の1の幅の断面形状をもつ2個の出力レーザ光東Boが並列に取り出される。また容易にわかるように、両全反射ミラー22と32の配置をレーザ煤質10に対して例えば図の下側にずらせると上側の出力レーザ光東Boの幅の方が下倒よりも大きくなるから、この第2実施例では互いに異なる断面形状の2個の出力レーザ光東Boを取り出すことも可能である。さらには、これら2個の出力レーザ光東Boの断面形状が同じ場合でも、レーザ煤質10の幅に対する他方の全反射ミラー32の大きさを適宜に設定することにより、それらに所望の幅つまり断面積を持たせることができる。

【0034】以上説明した第3発明では、レーザ共振系の第1および第2発明における安定共振条件が不安定共振条件になるだけで共振状態で発振される発展レーザ光東Bのビーム拡がり角に大差はないので、同様に狭いビーム拡がり角を有する良質な出力レーザ光東Boを取り出

20 すことができる。

【0035】なお、第1発明から第3発明までのいずれ についても、以上説明した実施例はあくまで例示であっ て、これらに限らず種々なないしは変形された態様で各 発明の要旨内で適宜に実施をすることができる。

[0036]

【発明の効果】以上説明したとおり、個平な矩形断面の 固体レーザ媒質と全反射ミラーと部分反射ミラーとを含 むレーザ共扱系内に、第1発明では、発展レーザ光京の 平行性を保全しながらレーザ媒質を通過する発振レーザ 光京の矩形断面形状の断面比を縮小させる光学的な断面 変換手段を組み込み、第2発明では、レーザ媒質の矩形 断面形状より小な断面比の断面形状の発掘レーザ光度を 反射してレーザ媒質内にその矩形断面の個平な幅方向に **順次にずらせた位置を通過させる中間反射手段をを組み** 込み、いずれの場合も部分反射ミラーを通して出力レー ザ光束を取り出すことにより、また第3発明では個平矩 形断面の固体レーザ媒質の一方の竣面側に凹な一方の全 反射ミラーを、他方の端面側にレーザ媒質の矩形断面形 状より小な断面比の断面形状の発掘レーザ光束を反射す る凸でかつシリンドリカルな他方の全反射ミラーをそれ ぞれ配設して不安定共振系を構成し、一方の全反射ミラ ーにより反射された発振レーザ光束の一部をレーザ媒質 の他方の埼面から出力レーザ光束として取り出すことに より、次の効果を得ることができる。

【0037】(a) 第1発明ではレーザ共振系内で発短レーザ光京を小断面比の光京に変換し第2 および第3 発明ではレーザ共振系内で小な断面比のレーザ光京を発振させ、いずれの場合も小な断面比の出力レーザ光京を狭いビーム拡がり角で取り出して従来よりレーザ光強度が格段に高い小スポットに集光することができる。

50

【0038】(b) 第1発明では断面変換手段により発扱 レーザ光束の断面幅を縮小する比率を任意に設定するこ とができるので、正方形断面を含めて出力レーザ光束を 所望の断面比をもつ断面形状で容易に取り出し得る効果 が得られる。

【0039】(c) 第2発明ではレーザ共振系内にごく間単な形状の中間反射手段を組み込むだけでよく、それ用の直角プリズムの個数や全反射ミラー対の個数の選択によりレーザ媒質の矩形断面形状を複数分の1に分割した断面形状の出力レーザ光束を取り出すことができ、かつ高い発掘効率を達成するためのレーザ共振系の調整が容易でしかも狂いが少ない利点を有する。

【0040】(d) 第3発明では不安定共振系を構成する一方の全反射ミラーに対する他方の全反射ミラーの位置を微調整することにより、出力レーザ光束の幅を使用中でも随時に選択できる効果が得られる。また、必要に応じて2個の出力レーザ光束を並列に取り出すことができる。

【0041】なお、いずれの場合にもスラブ形固体レーザ設置の高発掘効率で大レーザ出力である本来の利点はなんら損なうことなく維持される。本件発明はレーザ加工用の固体レーザ設置にとくに選し、小さく絞られた独力なレーザ光スポットで加工することにより加工の特度と速度を向上することができる。

## 【図面の簡単な説明】

J. 44. 34 37 100

The conditional physical states of the

Animinating and an animinating and

in more than the property of the con-

વાનો કોલો છે. તે કે માટે કરાવાનો કરાવોનો કે સ્ટાર્ટ કરો છે. જ્યારે કોલો કે તે કે માટે કરાવોના કરો કરો કરો કરો છે.

. 4 4 4 . . .

. . . . :

. As a second

【図1】本発明のスラブ形固体レーザ装置の第1発明の第1実施例の構成図である。

【図2】第1発明の第2実施例の構成図である。

【図3】第2発明の第1実施例の構成図である。

【図4】第2発明の第2実施例の構成図である。

【図5】第2発明の第3実施例の構成図である。

【図6】第3発明の第1実施例の構成図である。

【図7】第3発明の第2実施例の構成図である。

【図8】従来技術によるスラブ形固体レーザ装置の構成 図であり、同図(a)は上面図。同図(b) は側面図であ る。

10

## 【符号の説明】

10 レーザ煤質

10 11 レーザ媒質の一方の竣面

12 レーザ媒質の他方の端面

20 全反射ミラー

21 全反射ミラー

22 一方の全反射ミラー

30 部分反射ミラー

31 部分反射ミラー

32 他方の全反射ミラー

40 斯面变换手段

41 断面変換手段を構成する凸なシリンドリカルレ

0 ンズ 42

断面変換手段を構成する凹なシリンドリカルレ

ンズ

43 断面交換手段としてのプリズム

44 断面交換手段としてのプリズム

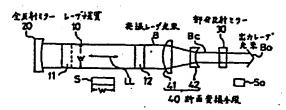
51 中間反射手段としての直角プリズム

52 中間反射手段としての全反射ミラー

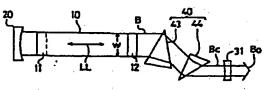
B 発扱レーザ光束

Bo 出力レーザ光束

[図1]



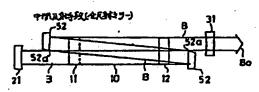
【图 2】

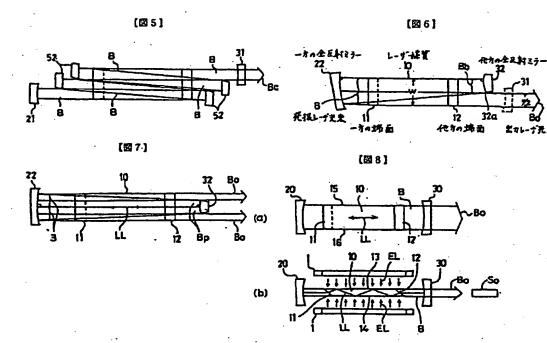


[四4]

中間反射分段(建角プリズム) 要接上了定象 21 企具料25-51 出加上了克象

[図3]





**TC2800** 

P.O. BOX 1450

ALEXANDRIA, VA 22313-1450 IF UNDELIVERABLE RETURN IN TEN DAYS

Organization ICCOUU Bldg./Room\_U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE COMMISSIONER FOR PATENTS

02 1A \$ 01.06 0004204055 JUN 02 20 MAILED FROM ZIP CODE 223

OFFICIAL BUSINESS

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

